DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 1997 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02008212

SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

PUB. NO.:

61-222312 [JP 61222312 A]

PUBLISHED:

October 02, 1986 (19861002)

INVENTOR(s):

OKUBO SHIGEAKI

MAKINO SHINGO

APPLICANT(s):

NEC KANSAI LTD [485545] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

60-063055 [JP 8563055]

FILED:

March 27, 1985 (19850327)

INTL CLASS:

[4] H03H-009/25

JAPIO CLASS:

44.1 (COMMUNICATION -- Transmission Circuits &

Antennae)

JAPIO KEYWORD:

R005 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 483, Vol. 11, No. 61,

Pg. 140, February 25, 1987 (19870225)

## ABSTRACT

PURPOSE: To increase the electrode interval and to improve the resonance frequency by providing a crystal substrate and an electrode so that the X axis direction of the crystal substrate and a surface wave propagation direction are nearly 90 deg..

CONSTITUTION: A piezoelectric thin film 11 and thin film electrodes 12, 13 are formed on the crystal substrate 10 cut by the ST cut decided Euler angles .phi., .theta., .phi. from the crystal having crystal axes of X, Y, Z. In this case, the Euler angle .phi. of the ST cut is set nearly 90 deg. and the propagation direction of the surface wave propagated on the crystal substrate 10 takes nearly 90 deg. in the propagation direction by the ST cut by forming the electrodes 12, 13.

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-222312

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和61年(1986)10月2日 -

H 03 H 9/25

C - 8425 - 5 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

弹性表面波装置 の発明の名称

> 20特 願 昭60-63055

29出 願 昭60(1985)3月27日

仍発 明 者

大久保

成章

大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内

の発明 者 牧野

真善吾

大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内

<del>犯出</del> 顋 人 関西日本電気株式会社

大津市晴嵐2丁目9番1号

の代 理 弁理士 江原 省吾

明

1. 発明の名称

弹性表面波装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1) X、Y、2からなる結晶軸を有する水晶 体からφ、β、φのオイラー角で決定される STカットで切り出された水晶基板上に圧電薄 膜と薄膜状電極体を形成したものであって、上 記STカットのオイラー角々は略90°に設定さ れると共に、上記電極体は水晶基板上を伝搬す る表面波の伝搬方向がSTカットによる伝搬方 向と略90°の角度になる方向で形成されたこと を特徴とする弾性表面波装置。

3. 発明の詳細な説明

#### 産業上の利用分野

本発明は各種通信機器における発振器の発振 子等に応用されている弾性表面波装置に関する。 従来の技術

一般に弾性表面波装置は水晶、タンタル酸リニ チウム等の単結晶やセラミックなどからなる圧

電基板の圧電効果による弾性表面波を利用した もので、特に共振素子として使用される弾性表 面波共振子 (以下SAW共振子と称す)では、 上記圧電性基板に水晶基板を使用することが多

例えば水晶基板を使用したSAW共振子の具 体例を第7図及び第8図を参照して説明すると 、(1)は圧電性基板である水晶基板、(2) は一定間隔入毎に区切られた櫛形の電極体の一 対を互いに櫛歯をかみ合わせて水晶基板 (1) 上に形成したAA蒸着膜による櫛形電極、(3) (3) は櫛形電極 (2) により励起された表面 波の反射器で、櫛形電極 (2) の両側の水晶基 板(1)上に表面波の伝播方向と直交する縦長 のパターンで形成したAA煮着膜によるグレー ティング電極 (4) (4) から形成されている。 上記SAW共振子における櫛形電極 (2) に.. パルス電圧を印加すると、圧電効果により降り 合う電極間の基板表面に互いに逆位相の歪みが

生じ、波長人の表面波が励起される。この表面

波は水晶基板(1)上を伝播し、反射器(3) (3)の各グレーティング電極(4)(4) 到達する毎に反射波と電極(4)(4) を伝見射波と電極(4)(4) の毎に反射波と電極(4)(4) の毎に反射波を電極(4)(4) の一ティング間をといって が増めている。の電破長が に示定をは、3)にこで を決めている。というがの はいる。というがの はいる。というで にいる。というで にいる。といる。 にいる。 にい。

 すると、いま第9図に示すようにカット面を表示するため水晶体(5)の X Y Z 軸に対してφ、の 3 個のパラメータからなる オイラー角表示を使用する。オイラー角をは 2 軸を中面(mo)上での X 軸となりの 対象で、またオーラー角度で、 更にオイラー角度で、 更にオイラーカット面(mo)上において基準面(mo)及びカット面(mo)及び線 2 となす角度で、 裏面波の伝播方向を示す。

ここでオイラー角 Φ 、 Φ によって所望のカット面を決定し、例えばSTカットの場なるオイラー角によって第11図に示すようにカットがにカット面と定され、このカット面(m²)が、このカット面が、は一つであるような水晶基板(1)を水晶のように、1)を表面であるため水晶基板(1)を表面であるため水晶基板(1)に示すようにX動力の伝播方向は第12図の矢甲に示すようにX動力

向となり、このX軸方向と直交する方向に櫛歯がかみ合うように櫛形電極(2)を水晶基板(1)上に形成して第13図に示すSAW共振子を得ている。

# 発明が解決しようとする問題点

(7) は水晶基板で、その上面に従来同様のパ

ターンで櫛形電極 (8) とグレーティング電極 (9) (9) が形成される。水晶基板 (7) は 第 9 図に示すような X Y Z 軸の結晶軸を有する 水晶体 (5) から切り出されたもので、これの 切出し方は従来同様にXYZ軸に対してψ、θ 、 ¢の3つのパラメータからなるオイラー角表 示を使用すると、第5図に示すようにゅ = 0・ 、 θ = 132.75°、 φ = 90°なるオイラー角によ るカット面(m ₃ ) が決定され、このカット面 (m s ) が板面となるように水晶体 (5) から 水晶基板 (7) が切り出される。この場合、オ イラー角φが90°であるため水晶基板(7)上 を伝搬する妻面波の伝搬方向は第6図の矢印で 示すように X 軸と直交する方向となり、この伝 **服方向と直交する方向に櫛歯がかみ合うように** 櫛形電極 (8) を水晶基板 (7) 上に形成する。

このような構造のSAW共振子は麦面波の伝 搬速度が従来品のそれに比べ約 1.6倍も大きく なることが実験的に確認され、これにより電極 間隔が大きく設定できて、SAW共振子の共振 周波数の高周波数化に十分対応できることが分かっている。しかしながら、前記技術は、オイラー角4 = 0 \* のものに比べ、電気機械結合係数が減少するという問題と、周波数温度特性が悪化するという問題があった。

ま活され、また電極体を水晶基板を伝搬する表面波の伝播方向がSTカットによる伝搬方向と略90 角度になる方向で形成することにより、表面波の伝搬速度が増大して電極体の電極間隔が大きくとれるようになり、電極形成が容易になる。

## 実施例

本発明は、前記特願昭 5 9 - 1 9 5 6 1 0 号 に開示した前記前提技術を薄膜型弾性表面波装 置に適用したもので、以下本発明の例えば S A W 共振子に適用した一実施例を第 1 図及び第 2 図 に基づき説明する。

この実施例における(10)は水晶基板、(11)は水晶基板(10)上に形成した Z n O 等の圧電 薄膜、(12)及び(13)(13)は圧電薄膜(11)上に形成した樹形電極及びグレーティング電極である。水晶基板(10)は第 4 図の水晶基板(7)と同様にオイラー角 φ = 90・で切り出されたもので、その結晶軸の X 軸方向は表面のないは下向とほぼ直交する。圧電薄膜(11)は水

しかも圧電薄膜の膜厚を変えると間波数温度係 数が変化することがわかっている。しかし乍ら 、共振周波数の高周波化に伴う電極間隔の縮少 化による製造上の上記問題点が残され、早急な 解決策が要望されていた。

## 問題点を解決するための手段。

本発明は上記要望に応じるもので、 X、 Y、 2 からなる結晶軸を有する水晶体から ø、 Ø、 øのオイラー角で決定される STカットで切り出された水晶基板上に圧電薄膜と薄膜状電板体を形成したものであって設定されると共に、 上記電極体は水晶基板上を伝搬する。 を取り で形成された弾性表面波装置を提供する。

#### 作用

上記本発明の構造にすることにより、薄膜型 弾性表面波装置の特徴である大きな電気機械結 合係数、小さな温度周波数係数の利点がそのま

晶基板(10)の電気機械結合係数を大きくする作用と周波数温度係数を小さくする作用を有する。各電極(12)(13)(13)は水晶基板(10)のX軸方向と略90。の方向に表面波の伝散方向を決めるパターンで作成され、これにより表面波伝搬速度はオイラー角 φ = 0 のものに比べ約 1.6倍になる。

尚、本発明は上記実施例に限らず、例えば第3回に示すように上記水晶基板(10)上に各電極(12)(13)(13)を先に形成した後で圧電薄膜(11)を形成したものや、図示しないが圧電薄膜(11)の電極(12)(13)(13)との対向面側に薄膜状の金属対向電極を追加形成したものであってもよい。また、櫛形電極の領お入口であってもよい。また、櫛形電極の領お入口であってもよい。なり、なりでもよい。なり、は、AW共振子に限らずSAWフィルタなどにも同様に適用し得る。

#### 発明の効果

本発明によれば水晶基板のX輪方向と表面波 伝搬方向とが略90°になるように水晶基板と電

# 特開昭61-222312(4)

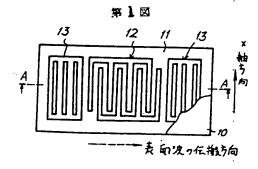
極を設けたので、表面波の伝搬速度が一段と向上し、従って電極間隔が大きく設定できて、特にSAW共振子においては共振周波数の高周波数化の要求に十分に対応することに対かも、水晶基板に圧電薄膜を形成したことにより、伝搬方向が水晶基板の減少、温度特性の劣なることによる結合係数の減少、温度特性の劣化を防ぐ事ができる。

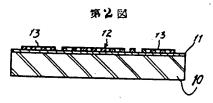
## 4. 図面の簡単な説明

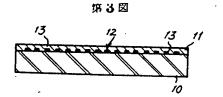
SAW共振子の平面図、第14図及び第15図は他の従来のSAW共振子の平面図及びC-C線断面図である。

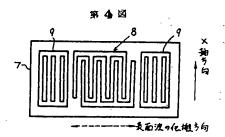
(10) ·····水晶基板、(11) ····· 庄電導膜、(12) ·····電極体(櫛形電極)。

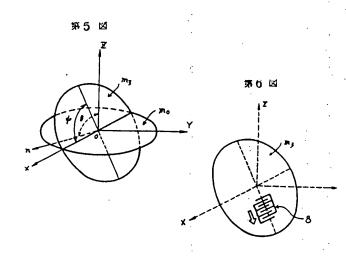
特 許 出 顧 人 関西日本電気株式会社 代 理 人 江 原 省 吾











# 特開昭61-222312(5)

